

# DÉPÔT PAR PULVÉRISATION

---

FABRICANT : Plasmonique

---

MODÈLE : SPT 320

---

## Échantillons

- Taille d'échantillons : 1 mm à 150 mm

## PROCÉDÉS DE ROUTINE

### Dépôt par pulvérisation - Oxyde

- Types d'oxyde :  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{In}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ , ITO,  $\text{TiO}_2$

### Dépôt par pulvérisation - Nitrure

- Types de nitrure :  $\text{Si}_3\text{O}_4$ , TiN

### Dépôt par pulvérisation - Métaux

- Types de métaux : Cr, Ni, Ag, Ti, Nb, Al, Cu, W
- Épaisseur : de 3 nm à 1  $\mu\text{m}$